

INTERFERENZA CORSI D'ACQUA  
Normativa di riferimento

L'elettrodotto sotterraneo in oggetto, è stato progettato con conduttori in cavo con isolamento estruso in XLPE e pertanto rientra nella disciplina di cui alla norma CEI 11-17.

Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in esame **la legislazione e le normative tecniche applicabili** sono nel dettaglio le seguenti:

- Unificazione TERNA LK 401 - "Prescrizioni per il progetto elettrico e la progettazione del tracciato dei collegamenti in cavo"
- Norma Tecnica CEI 11-17:2006-07, ed. Terza - "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo"

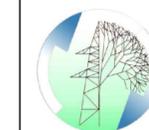
Nei tratti in avvicinamento per incroci e/o parallelismi con **corsi d'acqua/canali**, il progetto prevede di mantenere una distanza minima di almeno m 2,00 tra il fondo del canale/del corso d'acqua e l'estradosso dell'elettrodotto.

Tale distanza potrebbe subire variazioni in base a eventuali prescrizioni da parte del Consorzio di competenza.



## "TACCU SA PRUNA"

Progetto di impianto di accumulo idroelettrico ad alta flessibilità  
Connessione alla RTN - Piano Tecnico delle Opere Utente



PROGETTAZIONE  
**GEOTECH S.r.l.**  
SOCIETA' DI INGEGNERIA  
Via T.Nani, 7 Morbegno (SO)  
Tel. +39 0342610774  
E-mail: info@geotech-srl.it  
Sito: www.geotech-srl.it

TITOLO ELABORATO		SCALA	1:20		
Tipologici e dettagli connessione in cavo Tipologico interferenza corso d'acqua		COMMESSA	G929		
		CODIFICA DOCUMENTO	G929_DEF_T_016_Ut_tip_dett_cavo_5-8_REV01		
4					
3					
2					
1	AGGIORNAMENTO PROGETTO PER OSSERVAZIONI ENTI	Giugno 2023	Geotech S.r.l.	Geotech S.r.l.	Edison S.p.A
0	PRIMA EMISSIONE	Giugno 2022	Geotech S.r.l.	Geotech S.r.l.	Edison S.p.A
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Questo disegno non può essere riprodotto, nè utilizzato altrove, nè ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori